

GRAPH-EXPO 78을 돌아 보고

—最新 印刷連關技術과 感光性樹脂凸版—



〈上〉

金 石 桓

〈韓國感光性樹脂綜合研究所長〉

1. 머리말

한나라의印刷工業의趨勢는 그나라經濟文化의尺度라고하여도過言이아닌만큼오늘날印刷工業의發達은 그나라의經濟文化發展에크게寄與할뿐만아니라모든產業의媒介體로서커다란比重을차지하고있는實情이다.

오늘의印刷物은文字와歷史을傳授하는文化產業일뿐아니라印刷物自體의輸出은물론輸出商品의包裝物도商品價值를높여國際收支를改善하는데크게寄與하는輸出產業이다.

또한國家의海外弘報活動에있어서도印刷物의品質은그나라文化水準을測定하는基準이되어國威를宣揚하는데莫重한影響을미치게되는것은누구나잘아는事實이다.

이와같은各分野에서貴重한役割을하는印刷物이그effort을제대로發揮하기위하여서는印刷物自體의技術도우수하여야하겠지만連關分野로서印刷資材의品質印刷機械類와그附隨器材의性能등이또한우수하고서로有機的으로調和되어야한다.이는基礎科學과應用科學을디스ציפ리너리(Disciplinary)의으로連關시킴으로써全般的인質의向上이이루워지며果敢하게最新技術導入과運用策을講究함으로써韓

國印刷界는2,000年代에國際水準으로到達되리라고믿고있다.

全美印刷工業會(PIA)가主催하는GRAPH-EXPO 78과이期間中에開催한60餘가지會合과심포지움에서自身이參觀하고參席하여느낀中에서몇가지를主題로하여卑見을쓰게됨을海量하여주시기바라며韓國印刷界特히斜陽化하여가는活版業의活力素가되길바란다.

時日：1978. 10. 16~19.

開催地：뉴욕·코로시엄

出品商社：350社(世界各國)

參觀人員：4萬名

2. 光重合系 레지스트 및 感光性樹脂凸版의沿革

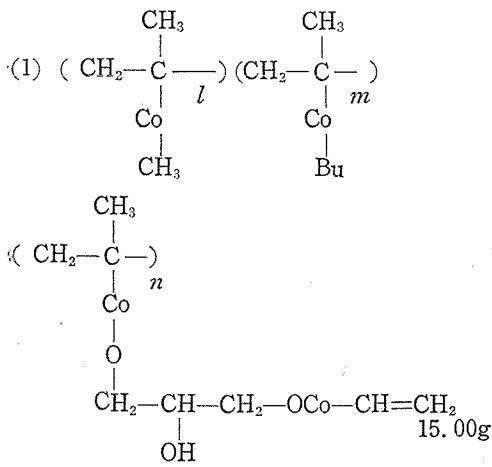
高分子는約50年前에科學界에서誕生된 다음產業에서새롭게큰展開을보였다.

近來새로운合成樹脂의應用開發이급격히로展開되어工業材料의高性能화와對應하여불때새로운素材에의한材料革命의感을느끼는分野가많다. 그中에서도印刷界에서또한情報化時代에있어合成樹脂로서「크로스업」된것은

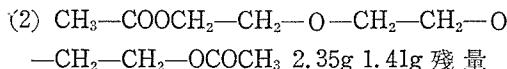
感光性樹脂이다. 具體的인例를 들면 光重合系의 組成物을 透明한 필름 사이에 샌드위치 形으로 끼워서 固型化한 포토레지스트(Photo Resist, 耐酸碱化膜)로 製品化한 것이 1968년에 登場되 었다. 이것을 DRY Film이라 한다. 이는 Dupont 社의 Celeste氏의 發明으로 英國特許로서 처음公開되었다.

이의 出現으로서 종래의 液體포토 레지스트에 따라 濕潤式塗布作業은 完全히 乾式으로 轉換되여 作業은 대폭적으로 改善되었다.

한 組成物의 實施例를 들면 다음과 같다.



(l : m : n = 1 : 1 : 1)



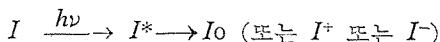
(3) tert-부칠 안트라카논

(4) 토리코롤로 에칠텐

이 液을 透明한 플라스틱 로울 필름에 全量은 125.00g으로 調合하여 塗布乾燥하고 커버필름을 덮어서 Dry Film을 形成한다.

그 후에 光重合性의 感光性高分子를 完全히 印刷版으로 製品化시킨 것은 感光性樹脂凸版(Letter press photopolymer printing plate)이다.

이는 다음式으로 쓸 수 있다.



(단, I는 光重合開始劑, M는 모노머, Io, Mo 등은 라지칼을 각각 表示한다)

이 다음의 反應은 通常重合反應과 뜻 같다.

光重合이 가장 충실히 研究된 것은 「아크릴 에스텔」과 「아크릴 아미드」 등인 「아크릴 모노머」이다.

그러나 直接的인 모노머의 光重合반으로는 感光性高分子로서의 利用은 곤난하다. 가장一般的인 光重合組成은 다음과 같다.

- (1) 不飽和基를 가진 폴리머 또는 프레 폴리머
- (2) 光重合性모노머 또는 오리·코미
- (3) 光重合開始劑
- (4) 重合抑制劑
- (5) 溶劑
- (6) 이 외의 添加劑色材 등

이와같이 多數의 化合物를 組合시켜 단순히 光反應特性만으로 아니라 相互의 相溶性, 物理特性들도 대단히 중요한 要素가 된다.

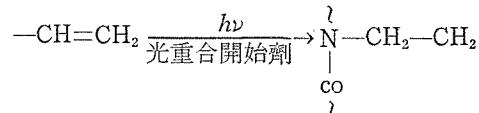
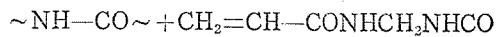
光重合은 重合系가 光에너지로 吸收함으로써 重合을 開始하는 化學反應을 말한다.

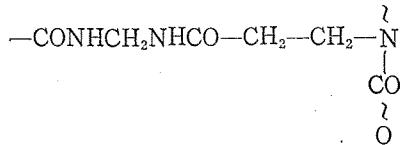
1950年頃부터 光重合組成物을 使用하는 印刷用 凸版을 直接 製版하는 方法이 많이 實用化되었다. 이것은 Dupont社의 Woodward 등이 그리콜類를 「베타 크릴」酸으로서 에스탈화하여 成生된 多官能性 모노머를 쓰는 充填高分子로서 PVA 또는 「셀루로스」誘導體, 光重合組成物를 形成시켰다. 이것을 金屬版 위에 約 0.5mm 두께로 塗布한 것이 感光性樹脂凸版 「Drycrl」이다. 이것을 쓰으로써 凸版(Relief)를 作成하는 方法은 金屬凸版, 製法에 비해서 더욱 簡略化되었다.

Time社에서는 1957年에 N, N'-「메치렌비스 아크릴 아미드」와 같은 多官能性 모노머와 結合劑高分子로서 알코홀可溶性나일론 및 重合開始劑로 光重合組成物를 成生시켰다. 이는 通常의 光重合反應의 光의 架橋反應까지 發生하여 短時間內에 充分히 硬化시키게 되었다.

이것을 應用하여 製品化한 것이 西獨 BASF社의 Nylo-print이다.

예를 들면 다음과 같다.





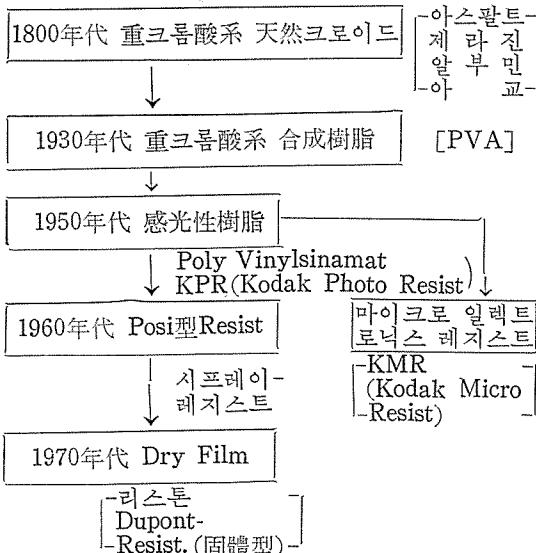
感光性樹脂에 利用되는 光重合反應을 分類하면 다음과 같다.

- ① Monomer(M_1) $\xrightarrow{h\nu}$ Polymer
(homo polymerization)
- ② Monomer(M_1) $\xrightarrow{h\nu}$ Prehomopolymer
(\bar{M}_1) $\xrightarrow{h\nu}$ Polymer(homopolymerization)
- ③ Monomer(M_1) } $\xrightarrow{h\nu}$ Copolymer
Monomer(M_2) } (copolymerization)
- ④ Monomer(M_1) } Precopolymer(\bar{M}_{12}) $\xrightarrow{h\nu}$
Monomer(M_2) copolymer
(copolymerization)

感光性樹脂가 주목되기 시작한 것은 「포토 레지스트(Photo Resist)」가 出現한 다음 부터이다.

포토 레지스트라는 말은 KODAK이 開發한 感光性樹脂에 부친 商品名 KODAK Photo Resis에서 비롯되어 지금은一般的으로 쓰이고 있다.

그림 포토레지스트의 發達過程



이와 같은 感光性樹脂凸版은 日本에서도 現在約 7社가 製品化에 成功하여 發賣하고 있다. 韓

國에서는 1978年부터 이를 輸入하여 製品을 販賣하고 이의 製品도 實用化되기 시작하였다.

3. 호로그래피(HOROGRAPHY)

「호로그래피」는 렌즈系를 쓰지 않고 畫像에 記錄을 하는 方法으로서 60年代 後半부터 急速히 進展되고 있다. 이 記錄은 호로그램(HOROGRAM)으로서 立體像을 볼 수 있다.

종래의 立體寫眞들은 再眼으로 드려다보는 것이나 호로그램은 한 눈으로도 立體像을 볼 수 있다.

호로그램은 物體를 「레이저」光線으로 照射하여 反射된 光線과 照射한 光線이 交叉하면 光線은 波狀으로 干涉을 이르킨다.

이 干涉波를 感光材料面에 照射하면 位相이 記錄되어 마치 波面이 凍結한 것과 같이 干涉무늬로서 記錄된다. 이런 것은 호로그램이라 한다.

이때 쓰이는 光線은 波面이 고르게 되는 「레이저」光線이면 分明한 干涉무늬 形成된다.

이 호로그램의 再生에는 照射光으로 「레이저」光線의 干涉像을 記錄할 때와 같은 方向에서 비취면 마치 物體가 實在하듯이 透過하여 볼 수 있다. 또 눈의 位置를 移動하면 遠近에 따라 物體가 움직여서 깊이가 있는 立體像이 보인다.

現在는 像을 形成하는데 鹽化銀이나 「체라진」의 「크롬」化合物을 쓰고 있으나 高分子化合物은 「레이저」光線이 照射되면 分子에서 化學構造變化가 發生하여 그 光의 屈折事業變化시킬 수 있다. 이와 같이 光의 進行方向을 險히므로 透過光線을 減少시키지 않는데 「호로그램」의 特徵인 하나의 感光材料上에 한 記錄뿐만 아니고 多重記錄을 할 수 있는 特性을 더욱 發揮할 수 있다.

高分子化合物의 光學物性의 研究와 規則性 있는 配列을 保有한 高分子化合物의 合成技術의 進展이 期待된다.

옵트·일렉트로닉스(Opt Electronics)의 進展에 따라 情報容量이 큰 호로그램의 活用이 클 것이며 印刷製版에 革新을 가져오고 있다.